

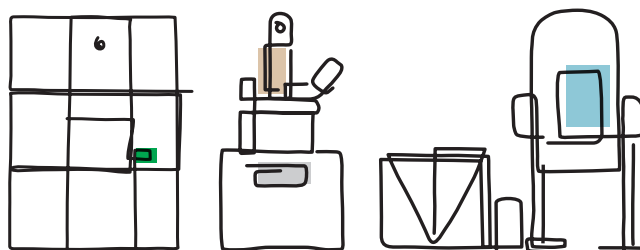
日本電子株式会社 製品案内

Products Guide 2025

Nanometrology

Fabrication

Characterization



ごあいさつ

日本電子は1949年5月に電子顕微鏡の開発会社として発足以来、おかげさまで創立75周年を迎えることができました。これまで皆様からお寄せいただきましたご厚情に対しまして、心より御礼を申し上げます。

弊社は、世界トップレベルの理科学機器メーカーとして、その技術力を生かし、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、エコロジー関連分野、ライフサイエンス関連分野など幅広い研究・応用分野だけでなく、臨床分野、産業分野での製品開発、品質管理、製造ラインなどお役に立てる製品ラインナップと、最適のトータルソリューションをお届けしています。

本カタログでは最新の電子顕微鏡、イオンビーム応用装置、表面分析装置、X線分析装置、計測機器、核磁気共鳴装置、電子スピン共鳴装置、質量分析計、半導体製造装置、電子ビーム応用装置、プラズマ応用装置、医用機器を掲載しております。

それぞれの製品についてのご説明、カタログなどのご用命は、最寄りの支店までお気軽にお申し付けいただきますよう、お願い申し上げます。

日本電子株式会社

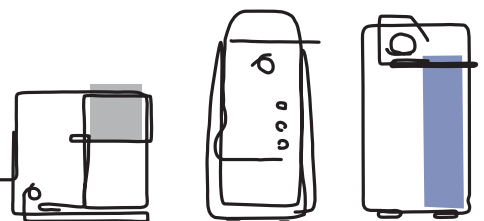
経営理念

日本電子は
「創造と開発」を基本とし
常に世界最高の技術に挑戦し
製品を通じて
科学の進歩と社会の発展に
貢献します

会社概要

商号： 日本電子株式会社(JEOL Ltd.)
所在地： 東京都昭島市武蔵野3-1-2(本社)
設立： 昭和24年5月
資本金： 213億9,418万円 (2024年3月末現在)
売上高： 1,743億3,600万円 (2024年3月末現在)(連結)
従業員数： 3,435人 (JEOLグループ2024年3月末現在)

Contents



理科学・計測機器	■ 透過電子顕微鏡	P. 3
	■ 走査電子顕微鏡	P. 5
	■ イオンビーム応用装置	P. 7
	■ 周辺機器	P. 8
	■ 微小領域分析・表面分析装置	P. 9
	■ X線分析装置	P.10
	■ 計測機器	P.10
	■ 質量分析計	P.11
	■ 核磁気共鳴装置	P.13
	■ 電子スピン共鳴装置	P.14
産業機器	■ 半導体製造装置	P.14
	■ 金属3Dプリンター	P.15
	■ 成膜関連機器・材料生成機器	P.15
医用機器	■ 自動分析装置	P.17

* 装置外観写真にはオプションを含む場合があります。

* 装置の外観・仕様は予告なく変更することがあります。

* Windowsは米国Microsoft社の商標です。 その他の商標はすべてそれを保持する関連会社に帰属します。



透過電子顕微鏡

Transmission Electron Microscope



JEM-ARM300F2 GRAND ARM™2

原子分解能分析電子顕微鏡

“GRAND ARM™”をさらに進化させ、低加速から高加速まで幅広い加速電圧にて、超高空間分解能観察と高感度分析を両立させた当社のフラッグシップとなる電子顕微鏡です。新たに外部環境に左右されないエンクロージャーカバーを採用し、さらに鏡体は耐ノイズ性能を強化し、究極の安定性を実現しました。

- STEM分解能：0.053 nm (FHP2、300 kV、STEMコレクター搭載時)
- TEM分解能：0.050 nm (FHP2、300 kV、TEMコレクター搭載時)
- 加速電圧：40 ~ 300 kV (標準80 kV、300 kV)
- 電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 (CFEG)



JEM-ARM200F NEOARM

原子分解能分析電子顕微鏡

“NEOARM”は、当社独自の技術で開発された冷陰極電界放出形電子銃と高次の収差まで補正可能な球面収差補正装置 (ASCOR) を標準搭載し、200 kVの高加速電圧だけでなく30 kVの低加速電圧においても原子分解能での観察を可能にしました。また、当社独自の収差補正アルゴリズムを開発し、高速かつ正確な収差補正を自動的に行うシステムを搭載しました。皆様へ“ハイスループットな原子分解能観察”をお届けします。

- STEM分解能：0.071 nm (UHR、200 kV、STEMコレクター搭載時)
- TEM分解能：0.07 nm (UHR、200 kV、TEMコレクター搭載時)
- 加速電圧：30 ~ 200 kV (標準80 kV、200 kV)
- 電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 (CFEG)



JEM-3300 CRYO ARM™ 300 II

電界放出形クライオ電子顕微鏡

CRYO ARM™ 300 II は、タンパク質に代表される電子線照射に弱い試料の観察に特化した、クライオ電子顕微鏡です。単粒子構造解析 (SPA) やトモグラフィー、MicroEDなどの各手法に対応しています。CRYO ARM™ 300 II は、顕微鏡の安定性とスループットの更なる向上だけでなく、操作性もよりシンプルになっています。また、サンプルのスクリーニングから画像データ取得までを一体化した顕微鏡です。そしてユーザーに合わせた運用を可能にする高い自由度を持っています。顕微鏡に不慣れな方であっても、簡単な操作で質の高い顕微鏡写真を得られる次世代のクライオ電子顕微鏡です。

- 標準加速電圧：300 kV、200 kV
- エネルギーフィルター：インカム形オメガフィルター
- 標準構成品：ホールフリー位相板
- 最大試料傾斜角：+/- 70°
- 試料冷却温度：105 K以下
- 試料ストレージ：最大12個の保持が可能
- 電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 (CFEG)



JEM-Z200CA CRYO ARM™ 200 II

電界放出形クライオ電子顕微鏡

新設計の高分解能ポールピースを搭載し、単粒子構造解析に特化したクライオ電子顕微鏡です。CRYO ARM™シリーズの特長である、冷陰極電界放出形電子銃、インカム形エネルギーフィルター、サイドエントリー液体窒素冷却ステージ、自動試料交換機構を装備しています。顕微鏡の試料ストレージには最大12個の試料を保管することができます。保管中の試料は1個または複数個の取り外しおよび交換が可能であり、複数のユーザーでお使いでも柔軟に測定スケジューリングを行います。

- 標準加速電圧：200 kV (オプション：100 kV、80 kV)
- エネルギーフィルター：インカム形オメガフィルター
- 試料冷却温度：105 K以下
- 試料ストレージ：最大12個の保持が可能
- 電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 (CFEG)



JEM-ACE200F

ハイスループット解析電子顕微鏡

JEM-ACE200Fは操作ワークフローのレシピを作成することによって、オペレーターは直接電子顕微鏡操作を行わなくてもデータを取得できるシステムに対応した電子顕微鏡です。ハイエンド電子顕微鏡であるJEM-ARM200Fや汎用FE-TEMであるJEM-F200のハードウェアテクノロジーを統合して高安定性、高分解能を実現し、装いも新たに洗練されたデザインです。

- STEM分解能：0.10 nm (200 kV、STEMコレクター搭載時)
- TEM分解能：0.10 nm (200 kV)
- 加速電圧：60 ～ 200 kV (標準80 kV、200 kV)
- 電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 (CFEG)



JEM-F200

多機能電子顕微鏡

多機能電子顕微鏡JEM-F200は、現在、そして今後必要とされる要望に応えるために開発された、新世代の顕微鏡です。新型照射光学系、冷陰極電界放出形電子銃、Dual SDDシステム等高分解能分析システムに必要な新機能を有しており、高スループットな材料解析を実現します。さらに試料ホルダーを自動で出し入れできる新機能“SPECPORTER™”を標準構成しており、初心者も安心して顕微鏡操作することができます。

- STEM分解能：0.14 nm (UHR、200 kV、CFEG)
- TEM分解能：0.19 nm (粒子像、UHR、200 kV、CFEG)
0.10 nm (格子像、UHR、200 kV、CFEG)
- 加速電圧：20 ～ 200 kV (標準80 kV、200 kV)
- 電子銃：冷陰極電界放出形電子銃 (CFEG) / ショットキー電界放出形電子銃 (TFEG)



JEM-2100Plus

電子顕微鏡

JEM-2100Plusは、定評のあるJEM-2100の光学系に最新の制御系をプラスし、操作性を大幅に向上した200 kVの多目的電子顕微鏡です。優れた基本性能と簡単かつ分かりやすい操作性は、材料研究から医学・生物研究の幅広い分野で優れたソリューションを提供します。

- STEM分解能：1.0 nm (UHR、200 kV)
- TEM分解能：0.14 nm (UHR、200 kV)
- 加速電圧：80 ～ 200 kV
- 電子銃：熱電子放出形電子銃 (LaB₆単結晶フィラメント)



JEM-120i

電子顕微鏡

JEM-120iは、「Compact」、「Easy To Use」、「Expandable」をコンセプトとして新たに開発された120 kVの電子顕微鏡です。外観を一新するだけでなく、操作からメンテナンスまで誰でも簡単に使える装置へと進化しました。

- TEM分解能：0.14 nm (HR、120 kV)
- 加速電圧：20 ～ 120 kV
- 電子銃：熱電子放出形電子銃 (LaB₆単結晶フィラメント/Wフィラメント)



走査電子顕微鏡

Scanning Electron Microscopes



JSM-IT810
(SHLバージョン)

JSM-IT810

ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡

JSM-IT810は、インレンズショットキー Plus 電界放出電子銃と電子光学制御システムNeoEngine、さらにSEMCenterに自社製EDSを組み込んだシステムを共通のプラットフォームとしています。また、自動観察分析機能「NeoAction」やSEM自動調整機能も備えています。JSM-IT810のラインナップには対物レンズの違いにより、ハイブリッドレンズ(HL)、スーパーハイブリッドレンズ(SHL)、セメインレンズ(SIL)の3タイプがあります。またSHLとSILにはそれぞれスタンダードバージョンとPRIMEバージョンがあります。

- 分解能：HL：0.7 nm (20 kV)、1.3 nm (1 kV)
SHL：0.6 nm (15 kV)、1.1 nm (1 kV)
SHL PRIME：0.5 nm (15 kV)、0.7 nm (1 kV)
SIL：0.6 nm (15 kV)、1.0 nm (1 kV)
SIL PRIME：0.5 nm (15 kV)、0.7 nm (1 kV)
- 入射電圧：0.01 ～ 30 kV
- 写真倍率：HL/SHL：×10 ～ ×2,000,000 (128 × 96 mm 表示時)
：SIL：×25 ～ ×2,000,000 (128 × 96 mm 表示時)
- 表示倍率：HL/SHL：×27 ～ ×5,480,000 (1,280 × 960 画素表示時)
：SIL：×69 ～ ×5,480,000 (1,280 × 960 画素表示時)



JSM-IT710HR

ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡

誰でも簡単に分解能の良い画像を撮ることができる“HRシリーズ”の最新モデルです。新型の低真空二次電子検出器や3Dライブ観察機能を追加することで、観察性能をさらに向上させました。最大300 nAを発揮する電子銃を有し、さらに従来機に比べ、電子銃の安定性を改善しました。(従来機比4倍)自動測定機能の拡充により、FE-SEMの分解能での自動測定が今まで以上に使いやすくなりました。

- 分解能 高真空モード：1.0 nm (20 kV)、3.0 nm (1 kV)
低真空モード：4.0 nm (30 kV BED)
分析時：3.0 nm (15 kV 照射電流3 nA)
- 入射電圧：0.5 kV ～ 30 kV
- 写真倍率：×5 ～ ×600,000
(128 mm × 96 mmを表示サイズとして倍率を規定)
- 表示倍率：×15 ～ ×1,767,305 モニター上の画像倍率
(377 mm × 283 mmを表示サイズとして倍率を規定)



JSM-IT510

走査電子顕微鏡

200 mmφの大型チャンバーを有した熱電子銃タイプの最上位モデルの走査電子顕微鏡です。電子銃は熱電子銃タイプに比べ、より高輝度・長寿命のLaB₆電子銃の選択も可能です。豊富なポートを有し、EDSは勿論のこと、EBSDやWDSの同時装着が可能なマルチパースSEMです。

- 分解能 高真空モード：3.0 nm (30 kV)、15.0 nm (1.0 kV)
：2.0 nm (30 kV)、12.5 nm (1.0 kV) ※LaB₆電子銃
低真空モード：4.0 nm (30 kV BED)
：3.0 nm (30 kV BED) ※LaB₆電子銃
- 入射電圧：0.3 kV ~ 30 kV
- 写真倍率：×5 ~ ×300,000 (128 mm × 96 mm を表示サイズとして倍率を規定)
- 表示倍率：×14 ~ ×839,724
モニター上の画像倍率 (358 mm × 269 mm を表示サイズとして倍率を規定)



JSM-IT210

走査電子顕微鏡

よりシンプルに使いやすくしたコストパフォーマンス重視の熱電子銃形走査電子顕微鏡です。上位モデル同様に5軸モーター駆動ステージを標準搭載し、コンパクト設計は従来機種から踏襲しています。視野の選択のみで観察・分析を自動で行うSimpleSEM機能を追加し、ステージ性能の拡充を図り、SEMの総合力を大きく向上させました。

- 分解能 高真空モード：3.0 nm (30 kV)、15.0 nm (1 kV)
低真空モード：4.0 nm (30 kV BED)
- 入射電圧：0.3 ~ 30 kV
- 撮影倍率：×5 ~ ×300,000 (128 mm × 96 mm を表示サイズとして倍率を規定)
- 表示倍率：×15 ~ ×883.652 (標準モニターを使用し、全画面表示の場合)



JCM-7000 NeoScope™

卓上走査電子顕微鏡

JCM-7000は誰でも観察・分析ができることを目指した卓上走査電子顕微鏡です。目的に合わせた操作フローを搭載しており、初心者でも観察をスムーズに進めることができます。また、サブミクロンの構造物を鮮明に観察できる高真空モード、前処理不要の低真空モードを標準搭載しており、様々な試料・目的に対応可能な装置です。上位機種で好評の自動測定機能も追加され、これまで以上にユーザーレベルを問わず操作可能になっています。

- 写真倍率：×10 ~ ×100,000 (128 mm × 96 mm を表示サイズとして倍率を規定)
- モニター倍率：×24 ~ ×202,168 (280 mm × 210 mm を表示サイズとして倍率を規定)
- 試料寸法：80 mm 径
- 主なオプション：EDS (元素分析装置)、ステージナビゲーションシステム、傾斜回転ホルダー



イオンビーム応用装置

Ion Beam Application Equipment



JIB-PS500i

FIB-SEM システム

高画質・高分解能SEMと高性能FIBにより、意図する部位を正確に、かつ、高品質なTEM試料作製が可能です。大型・大傾斜ステージはTEM試料作製で必要となる試料ブロックのトリミング等の作業が容易に実施でき、新開発のSTEM検出器によるスクリーニングチェック(Check and Go機能)が可能です。また、二軸傾斜カートリッジとTEMホルダーによりFIBとのTEM Linkageが容易になりました。

- SEM分解能：0.7 nm (15 kV)、1.4 nm (1 kV)、1.0 nm (1 kV、BDモード)
- FIB分解能：3.0 nm (30 kV)
- FIB照射電流：1.0 pA ~ 100 nA



JIB-4700F

複合ビーム加工観察装置

SEM鏡筒にハイブリッドコンカル対物レンズ、GENTLEBEAM™モード(GBモード)、インレンズ検出器システムを搭載し、1 kVの低加速電圧で保証分解能1.6 nmを実現しました。最大照射電流300 nAの電子ビームを得られる「インレンズショットキー電子銃」との組み合わせで、高分解能観察と高速分析が可能です。FIB鏡筒は、最大照射電流90 nAの高電流密度Gaイオンビームを採用し、試料を高速に加工します。

- SEM分解能：1.2 nm (15 kV、GBモード)、1.6 nm (1 kV、GBモード)
- FIB像分解能：4.0 nm (30 kV)
- FIB照射電流：1 pA ~ 90 nA



IB-19540CP

クロスセクションポリリッシャ™ (CP)

IB-19540CPは、ハイスループットイオンソースを標準装備しているため、加工レート1.2 mm/h(1時間加工、Si換算、エッジ距離100 μm)の断面加工が可能です。ネットワークに接続することでWebブラウザを通じて装置へアクセスすることが可能となり、離れた場所から加工状況の確認や操作ができます。また、平面ミリングでは直径約20 mmまでの広い領域で加工することができます。



IB-19550CCP

冷却クロスセクションポリリッシャ™ (CP)

クロスセクションポリリッシャ™に試料冷却機能を付加した断面加工装置です。自動冷却・昇温機能により冷却後の開始操作や、加工終了後の昇温操作が必要ありません。-120 ~ 0 °Cでステージ温度を制御しながら長時間の加工が可能です。冷却用導体を挿抜して冷却温度を制御するため、液体窒素の消費を抑制できます。また、液体窒素を充填した状態でも試料のセットや取り出しが可能です。



周辺機器

Peripheral Equipment



ドライSD™
エネルギー分散形X線分析装置



EC-52000IC
イオンクリーナー



SXES Series
軟X線発光分光器シリーズ



JII-29080DMS
試料ホルダー予備排気装置



JEC-3000FC
オートファインコーター



DII-29020HD
電子顕微鏡用親水化処理装置



EC-32010CC
カーボンコーター



DII-29010SCTR / DII-29030SCTR
試料コーター



SM-92100EUVC
エキシマUVクリーナー



miXcroscopy™
光学顕微鏡/走査電子顕微鏡リンクシステム

走査電子顕微鏡(SEM)
オプション ▶

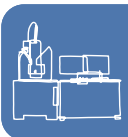


走査電子顕微鏡(SEM)
周辺機器 ▶



透過電子顕微鏡(TEM)
周辺機器 ▶





微小領域分析・表面分析装置

Instruments for Microarea and Surface Analysis



JXA-iHP200F



JXA-iSP100

JXA-iHP200F / JXA-iSP100

電子プローブマイクロアナライザー

JXA-iHP200FとJXA-iSP100は、「誰もが簡単に局所微量分析ができる」をコンセプトに観察から分析までの操作をより効率的に行う、さらなる進化を遂げたインテグレーションEPMA (Electron Probe Micro Analyzer) です。オートローダーやステージナビゲーションシステム、「Live Analysis」機能等、ハイスループットを実現する機能が標準で搭載されています。また、軟X線分光器(SXES)、結晶方位解析システム(EBSD)、カソードルミネッセンス分光システム(CL)等の検出器を搭載することで、多様な分析用途にお役立ていただけます。

- 分解能：2.5 nm (JXA-iHP200F)
5 nm (LaB₆ / JXA-iSP100)
6 nm (W / JXA-iSP100)
- X線分光器数：1 ～ 5基選択 EDS：1基



JAMP-9510F

フィールドエミッションオージェマイクロプローブ

ナノからマイクロ領域の化学結合状態分析をハイスループットで実現する静電半球形アナライザー、大電流・小プローブ径が特長の電界放出形電子銃(FEG)を備えたハイスpek的なオージェ電子分光装置です。試料傾斜法と帯電中和銃を組み合わせることにより不可能とされていた絶縁物分析を可能とし、金属試料から絶縁物試料まで、組成情報から化学情報まで、サンプルを選ばない汎用性を実現しました。



JPS-9030

光電子分光装置 (XPS)

日本語環境で操作できるユーザーインターフェイスを採用し、「誰もが、簡単に、直ぐに使える」ことを実現した汎用型XPSです。試料交換室に装着することにより測定室を汚染しないカウフマン型エッチングイオンソースやAl/Mg ツインアノードを標準装備の上、赤外線加熱システムやガスクラスタイオンソース等幅広い拡張性も備えています。



K-Alpha

サーモフィッシャーサイエンティフィック社製

完全自動X線光電子分光装置 (XPS)

完全自動測定：試料を置くだけで、予備排気、測定、解析、報告書の作成まで完全自動化。スイッチひとつであらゆる絶縁物の帯電中和を最適化。ペーキング、各種アライメント、エネルギー軸校正なども自動調整。

高性能：感度、分解能、微小領域、マッピング、いずれも高性能。新開発マイクロフォーカス形モノクロX線源を標準装備。



X線分析装置

X-ray Fluorescence Spectrometers



JSX-1000S

卓上蛍光X線分析装置

最大9種類のフィルターにより全エネルギー領域での高感度かつハイスループットな分析を可能にしたエネルギー分散形X線分析装置です。ソリューションアプリと呼ばれる自動化された測定メニュー、精度を高めたスタンダードレス分析のスマートFP法、ヘリウムフリーで液中軽元素の分析を可能にする低真空カプセルなど多彩な機能を持ちます。



計測機器

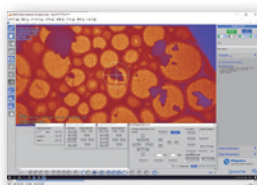
Measuring Instruments



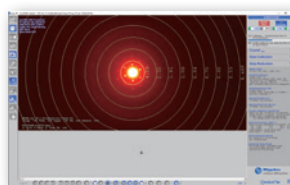
XtaLAB Synergy-ED

電子回折装置

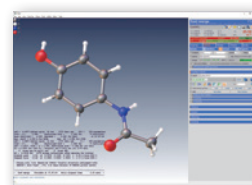
XtaLAB Synergy-EDは、電子線を用いて分子の三次元構造を可視化する、測定から解析までのシームレスなフローを実現したこれまでにない全く新しい電子回折装置です。株式会社リガクの超高感度高速検出器「HyPix-ED」および単結晶構造解析用ソフトウェア「CrysAlis^{Pro} for ED」と、日本電子の透過電子顕微鏡で培った技術を組み合わせた成果であり、両社のコア技術のシナジーによるものです。測定サンプル(ナノ結晶)の選別からデータ収集、解析までのフローを一体化することで、従来必須とされる電子顕微鏡と結晶学の専門知識が無い非専門家にも、電子回折を手軽に利用できる分析装置として実現いたしました。



① 目的測定結晶の選定



② 電子回折の測定、解析



③ 結晶構造解析



GC-8610 series

ポータブル多機能ガスクロマトグラフ

ラボ機能をオンサイトで実現した多機能タイプのガスクロです。パージアンドトラップを使用して多様なサンプルへの対応や自動サンプリング機能を使いオンサイトモニターとしての使用も可能です。



GC-310C series

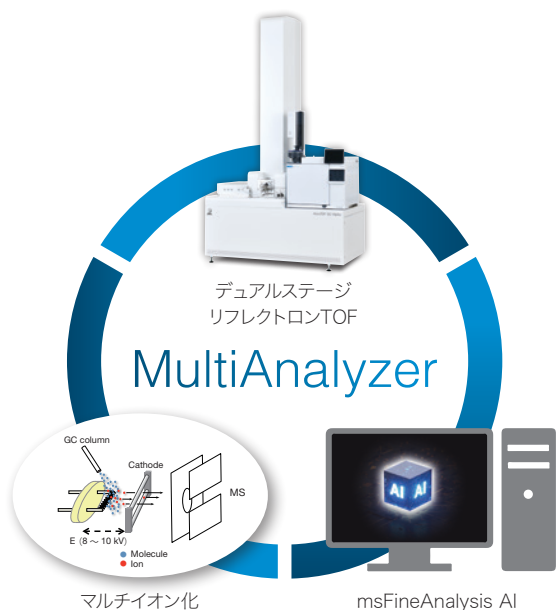
ポータブルガスクロマトグラフ

本シリーズはオンサイト用に開発された新しいコンセプトのガスクロです。小形軽量(11 kg～)の特質を生かし土壌汚染対策法に準拠したGC-310C (PID、DELCD)さらにFIDを追加したGC-310C/Fがあります。



質量分析計

Mass Spectrometers



JMS-T2000GC MultiAnalyzer

マルチイオン化-未知物質解析システム

複雑化する材料、多様化する環境、そして多くの化学物質が日々生まれています。マルチイオン化-未知物質解析システム MultiAnalyzer はそういった複雑で難しく、また未知の化学物質に対しても、自動で解析を実施し、その答えを導き出します。MultiAnalyzer は、誰にでも簡単にお使いいただけるハイスループットな解析ソリューションを提供いたします。



JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta

ガスクロマトグラフ四重極質量分析計

UltraQuad™ SQ-Zeta は、長年日本電子で培ってきたQMS技術を結集させた第六世代のハイエンドGC-QMSです。標準EIイオン源のIDLは5 fg (OFN) 以下で、さらに高感度な分析を可能とする高性能イオン源 (EPIS) を装着可能です。また、GC-TOFMS専用統合解析ソフトウェア msFineAnalysis で培ったノウハウをQMSデータ解析に適用させた統合定性解析ソフトウェア msFineAnalysis iQ は、これまで時間を要していたGC-MS定性解析の救世主となります。環境・水質・農業といった定量分析から、材料、香気成分のような定性分析まで、幅広い分析のニーズに対応可能な究極の高性能・汎用型GC-MSです。



JMS-T2000GC AccuTOF™ GC-Alpha

高性能ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計

AccuTOF™ GC-Alpha は高質量分解能、高質量精度、高感度、高速データ取得、広ダイナミックレンジ、広質量範囲を同時に実現したハイエンドGC-MSシステムです。EI/FI/FD共用イオン源・EI/PI共用イオン源の、2種類のマルチイオン化共用イオン源が装着可能です。EI法では分子イオンが検出できない未知化合物であっても、ソフトイオン化法によって分子イオンを検出し、その元素組成を推定可能です。自動構造解析ソフトウェア msFineAnalysis AI により、マルチイオン化共用イオン源で測定されたEI法とソフトイオン化法のデータを統合解析し、ライブラリーデータベースに登録されていない化合物についての構造解析を実現します。



JMS-TQ4000GC UltraQuad™ TQ

ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計

JMS-TQ4000GC UltraQuad™ TQ は、独自開発のショートコリジョンセルの採用と、イオン蓄積とパルス化によるイオン排出技術の組み合わせにより、高生産性と高感度分析を兼ね備えた新しいガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計です。食品中の残留農薬分析など、多くの夾雑成分存在下での微量検出、定量分析に威力を発揮します。オプションイオン源である高性能イオン源 (EPIS) を使用することで、さらなる微量分析が可能です。



写真はJMS-Q1600GC + ヘッドスペースオートサンブラーシステム

MS-62071STRAP

ヘッドスペースオートサンブラー

MS-62071STRAPは、測定対象に応じて、1台でループモードとトラップモードでの分析が可能な次世代型ヘッドスペースオートサンブラーです。弊社の四重極質量分析計JMS-Q1600GCと組み合わせることにより、1 pptでの水中カビ臭気物質分析を保証しています。また、食品や材料などからの揮発性物質分析にも対応しています。



JMS-800D UltraFOCUS™

ダイオキシン類・POPs 分析専用質量分析計

HRGC/HRSIMモードにより、極微量環境汚染物質であるダイオキシン類やポリ塩化ビフェニル(PCBs)とその関連物質の測定にフォーカスしたガスクロマトグラフ二重収束質量分析計です。生産性の向上と保守コスト軽減を目的として様々な機能を搭載しています。



JMS-S3000 SpiralTOF™-plus 3.0

マトリックス支援レーザー脱離イオン化超高分解能飛行時間質量分析計

JEOL独自のSpiralTOFイオン光学系を採用した超高質量分解能・高感度MALDI-TOFMS*システムです。JMS-S3000はSpiralTOFモードでの測定質量範囲を拡大し、SpiralTOF™-plus 3.0へと進化しました。従来装置とは一線を画する特長で、分析技術の最先端をリードし、合成高分子・材料科学・生体高分子などの幅広い分野で日々変化していく研究ニーズにお応えします。

※Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometer



JMS-T100LP AccuTOF™ LC-Express

大気圧イオン化高分解能飛行時間質量分析計

大気圧イオン化飛行時間質量分析計 AccuTOF™ LCシリーズは、マルチイオン化・堅牢性・容易なメンテナンスを特長とした高い生産性を目指したハイスループット質量分析計です。JMS-T100LPはダイナミックレンジを大幅に向上し、AccuTOF™ LC-Expressへと進化しました。JEOL独自のイオン化技術であるDART™ (Direct Analysis in Real Time)によって精密質量情報が迅速に得られ、またエレクトロスプレーイオン源(ESI)を備えるLC-MS システムやColdSprayイオン源(CSI)へ容易に変更できるため、有機化学や材料科学といった幅広い研究ニーズにお応えします。



JMS-T100LP + DART™ イオン源

アンビエントイオン化高分解能飛行時間質量分析計

DART™ (Direct Analysis in Real Time)は、様々な形態・状態の試料を前処理なしに迅速に分析できる新しいイオン源です。DART™は2003年に日本電子の米国法人JEOL USA, Inc.の質量分析応用研究室で産声を上げました。後にアンビエントイオン化法と呼ばれることになった一連の新しいイオン化法の中で、最も早く開発され、最も早く2005年に商品化しました。様々な形態・状態の試料を、前処理無しで、DART™イオン源にかざすだけで、高分解能マスペクトルをリアルタイムで得ることができます。通常の分析機器では扱えない、不定形の試料や「汚い」試料もそのまま分析できます。DART™イオン源はAccuTOF™上で開発されました。AccuTOF™ LC-Expressに装着することで、高いパフォーマンスを発揮します。



核磁気共鳴装置

NMR Spectrometers



ECZL G series



ECZL R series



ECZL S series



冷媒蒸発抑制装置 (CR80)



固体NMRプローブ

JNM-ECZL (ECZL Luminous™) series FT NMR装置

ECZL Luminous™ (JNM-ECZLシリーズ)は、最先端のデジタル技術と高周波技術を搭載したFT NMR装置です。高集積化された高速・高精度デジタル高周波制御回路Smart Transceiver Systemにより、分光計のさらなる小型化と高い信頼性を実現しました。新機能Multi Frequency Drive Systemにより、標準構成の2チャンネル分光計でありながら多重共鳴測定が可能となり、ソリューションの広がりを提供します。

ECZL G series

高磁場や固体のNMR測定が可能です。多様化する最先端のアプリケーションに対応したフラッグシップモデルです。拡張対応はフレキシブルで、3 ch以上のチャンネル拡張、ハイパワーパワーアンプ、高出力磁場勾配に対応します。

ECZL R series

固体NMR測定にも対応しながら分光計の小型化を実現したモデル。従来相当機と比べて設置面積は50%以下になりました。

ECZL S series

ECZL高性能デジタル高周波テクノロジーはそのままに、400 MHz溶液専用のエントリーモデルです。

	ECZL G series	ECZL R series	ECZL S series
周波数	400 MHz ~ 1.3 GHz	400 ~ 600 MHz	400 MHz
対象試料	溶液 / 固体	溶液 / 固体	溶液
チャンネル	2 ch (標準) 最大 8 ch まで拡張可	2 ch	2 ch
パワーアンプ	100 W (標準)	100 W	50 W
高周波数側	200/500/1000 W 選択可		
パワーアンプ	300 W (標準)	300 W	150 W
低周波数側	500/1000/2000 W 選択可		
勾配磁場電源	10 A (標準) 30/50 A 選択可	10 A	10 A
分光計サイズ W × D × H	600 × 855 × 1,279 mm	536 × 730 × 855 mm	536 × 730 × 855 mm

Cryogen Reclamation System 冷媒蒸発抑制装置“CR80”

CR80は、NMR用超伝導マグネットの冷媒として不可欠な液体ヘリウムおよび液体窒素の蒸発を大幅に抑制することが可能な付属装置です。この装置は、自社製品によるアフターフォローの不安の払拭、冷媒の不安定供給の懸念、価格の上昇、充填作業のスケジュール調整など、NMR装置の冷媒管理において大いに役立ちます。また、他にも液体窒素の蒸発抑制装置である“NR50”や、液体窒素の取り出し可能な自動供給装置“NS-20W-J”なども取り揃えています。



液体窒素蒸発抑制装置



液体窒素自動供給装置

Solid State NMR 固体NMR

固体NMRアクセサリは粉末状やフィルム状の固体試料を測定する装置です。無機材料など溶媒に溶解しない試料や結晶多形など固体状態で測定することに意味のある試料に対しても有用な測定になります。AUTOMASプローブとローターキャリアー、オートサンプルチェンジャーを使用すると、溶液NMRと同様に複数試料の自動測定が可能になります。



AUTOMASプローブ用
ローターキャリアー



8 mm



4 mm



3.2 mm



2.0 mm



1 mm



0.75 mm

固体NMR用試料管





電子スピン共鳴装置

ESR Spectrometers



JES-X3 series 電子スピン共鳴装置

試料中の極微量の不对電子が素材の機能を大きく左右することが明らかになりつつある現在、ESR計測は更なる高感度化を求められています。次世代電子スピン共鳴装置JES-X3シリーズは、低雑音ガン発振器を改良し従来比30%アップの高感度化を実現しました。

	X310	X320	X330
最大磁場強度	0.65 T	1.3 T	1.4 T
掃引幅	±0.01 ~ 250 mT	±0.01 ~ 500 mT	
磁極間隙	60 mm	60 mm	75 mm
周波数範囲 (GHz)	8.750 ~ 9.650		
分解能 (μT)	2.35		
マーカー補正	標準		
データシステム (OS)	Windows® 10		



ES-CT470 液体ヘリウム温度可変装置基本体

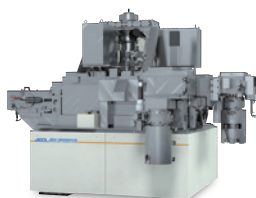
2.5 Kから470 Kの範囲で試料温度を任意に可変する装置です。温度設定はデジタル表示で行い、設定された温度は自動制御回路により一定に保たれます。光照射装置との併用が可能です。温度センサーとしてGaAs素子を採用しているため、高精度な温度設定が可能です。

- 温度可変範囲：2.5 K ~ 470 K
- 温度安定度：2.5 K ~ 4.2 Kの時±0.01 K、4.2 K ~ 470 Kの時±1%または0.5 K
- 冷却所要時間：室温より20分 ~ 25分
- 液体ヘリウム消費量：0.8 ~ 2 L/h
- デュワーアダプター：5/8インチ
- 所要電源：90-125/180-250 VAC、50 Hz/60 Hz
- 試料管外径：5 mm



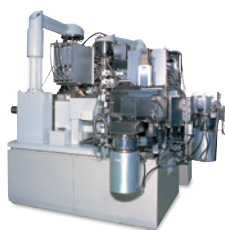
半導体製造装置

Semiconductor Equipment



JBX-3200MVS 電子ビーム描画装置

32 nm ~ 28 nmノードマスク・レチクル製作用可変成形電子ビーム描画装置です。先端技術で高速、高精度、高信頼性を実現しています。加速電圧50 kVの可変成形ビームとステップ&リピートステージ方式を基本とした描画装置です。



JBX-3050MV/S 電子ビーム描画装置

~ 45 nmノードマスク・レチクル製作用可変成形電子ビーム描画装置です。先端技術で高速、高精度、高信頼性を実現しています。加速電圧50 kVの可変成形ビームとステップ&リピートステージ方式を基本とした描画装置です。



JBX-A9 電子ビーム描画装置

JBX-A9は、JBX-9500FSの基本仕様を受け継ぎながら省電力化、省スペース化を実現した300 mmウエハー対応のスポットビーム型電子ビーム描画装置です。ノンフロンチラーの採用など環境負荷にも配慮した製品となっています。フォトニック結晶デバイス製作など特に高いビーム位置精度を要求される用途に適した装置です。

- 加速電圧：100 kV
- 電子銃エミッター：ZrO/W (Schottky)
- 最大スキャンスピード：200 MHz
- 最大材料寸法：直径300 mmウエハー



JBX-8100FS 電子ビーム描画装置

JBX-8100FSは高速・高精度な幅広いアプリケーションに適応するために開発されたスポットビーム描画装置です。アップグレード可能なプラットフォームにより、最先端のナノ構造の作製から化合物半導体デバイス製造まで幅広い分野にて使用可能です。

- 加速電圧：100 kV (オプション：200 kV/130 kV/50 kV/25 kV)
- 電子銃エミッター：ZrO/W (Schottky)
- 最大スキャンスピード：125 MHz
- 最大材料寸法：直径200 mmウエハー



金属3Dプリンター

Metal AM Machine



JAM-5200EBM

電子ビーム金属3Dプリンター

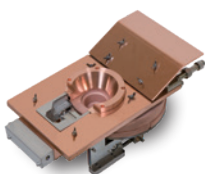
敷き詰めた金属粉末に電子ビームを照射して溶融固化させ、1層分ずつ積み上げて立体物を造形するパウダーベッド方式の金属3Dプリンターです。切削・鋳造等の従来の金属加工では難しい3次元複雑形状物を3Dデータから直接造形できます。高出力・高速で高密度造形ができる電子ビーム金属3Dプリンターにより、高品質で再現性の高い生産が可能です。

- 造形範囲：最大Φ250 mm × 400 mm (H)
- 電子ビーム出力：最大6 kW

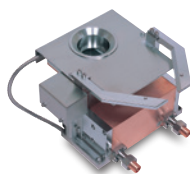


成膜関連機器・材料生成機器

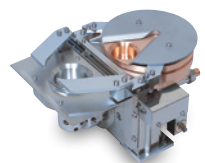
Industrial Equipment for thin-film formation and material processing



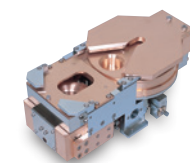
BS-60211DEM



BS-60060DEBS



EBG-102UB6S



EBG-203UB6S

BS series / EBG series

電子ビーム蒸着用電子銃

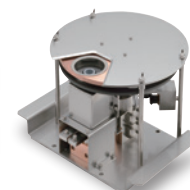
薄膜形成用の真空蒸着用電子銃・電源です。酸化膜、窒化膜、金属膜等、用途に応じて選択できます。長寿命フィラメントを採用し、多層膜や連続蒸着に適した電子銃もあります。

形式	主な仕様
BS-60211DEM	最大10 kW / 金属膜用 / 4点または6点ルツボ選択
BS-60060DEBS	最大6.4 kW / 酸化膜用 / ルツボオプション対応
EBG-102UB6S	最大10 kW / 酸化膜・金属膜兼用 / 6点ルツボ付属
EBG-203UB6S	最大20 kW / 酸化膜・金属膜兼用 / 6点ルツボ付属

※別途電子銃電源、導入端子、ケーブルが必要です。



BS-60610BDS



BS-60310BDS

BS-60610BDS / BS-60310BDS

ボンバード蒸着源

電子ビームボンバード間接加熱法を利用した真空蒸着源です。低ダメージ、低欠陥、低吸収の成膜に適しています。BS-60610BDSではライナー大容量化とハイレート化を実現しています。

形式	主な仕様
BS-60610BDS	最大4.8 kW / 6点ライナー / 大容量・ハイレートタイプ
BS-60310BDS	最大1.2 kW / 6点ライナー

※別途ライナー、電子銃電源、導入端子、ケーブル等が必要です。



JEBG-3000UB

JEBG-1000UB

JEBG series

直進形電子銃・電源

真空蒸着や真空溶解で使用される高出力の電子ビーム源です。電子ビームは大面積を高速で走査することができるため、材料表面の均一な加熱が可能です。制御ソフトにより様々な走査パターンを作成することができます。

形式	主な仕様
JEBG-3000UB	最大300 kW 偏向角X / Y最大±30°
JEBG-1000UB	最大100 kW 偏向角X / Y最大±30°
EBG-300UA	最大30 kW 偏向角X / Y最大±30°



BS-80011BPG

BS-80020CPPS

BS-80011BPG / BS-80020CPPS

高密度プラズマ発生用内蔵形プラズマ銃 / プラズマソース

真空装置内に設置し、高密度なプラズマを発生させるプラズマ源です。イオンプレーティング(プラズマアシスト)法により、光学薄膜等の膜特性を向上させることができます。また基板のクリーニングや表面改質にも有効です。プラスチックや有機フィルムへの真空蒸着アシストおよび表面改質に有用な低温用プラズマソースもあります。

形式
BS-80011BPG
BS-80020CPPS

※制御電源を含めた価格です。



BS-04 series

ロータリーセンサー

水晶振動子式膜厚コントローラーに接続して真空蒸着やスパッタリング時の成膜レートや膜厚を計測するための多点式センサーです。水晶振動子(クリスタル)が6枚ないし12枚装着されており、クリスタルが寿命になると次のクリスタルへ移動してそのまま使用できるため、多層膜や厚膜の成膜に適しています。チャンバー内のセンサー長さを選択でき、またヘッドの角度も2種類あるため、小形から大形装置まで任意の場所に取り付けが容易です。



BS series

研究開発用電子ビーム蒸着装置

研究開発に適した電子ビーム蒸着装置です。リフトオフ蒸着などの低温、低ダメージ、低欠陥など目的や用途に応じた様々なオプションを追加することが可能で、カスタマイズに対応します。



TP-40020NPS
ナノ粒子合成装置

TP series

高周波誘導熱プラズマ装置

高周波誘導により生成させる約10,000度の高温・高エネルギーの熱プラズマ中へ原料(粒子/液体/ガス)を導入し、微粉末球状化、ナノ粒子や複合粒子の合成、高速厚膜合成、ガス分解などを行います。原料やガス種を問わず、酸化、還元、窒化等の反応処理や改質も可能です。微粉末球状化装置やナノ粒子合成装置を用途に応じて提供します。



TP-99260FDR

粉末供給装置

サブミクロン～100 μm以上の微粒子を安定供給可能なテーブル式パウダーフィーダーです。配管を通してキャリアガスと共に微粒子を供給します。凝集性が高く流動性の悪い数ミクロン以下の粒子も連続的に供給可能です。約0.1～100 g/min以上の範囲内で供給できます。密閉構造のため減圧雰囲気下への供給が可能です。単一組成粒だけでなく、数種類の混合粉も混合比を変えずに連続的に供給可能です。粉末供給のリアルタイムモニター機能、フィードバック機能および外部制御機能を有しています。



自動分析装置

Clinical Chemistry Analyzers

JCA-BM8020/8040/8060 (BioMajesty 8000GX)

JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™

最大300検体を投入できる架設機構と、検体前希釈ユニットを搭載し、シングルマルチ分析ブロックを多重連結することにより、大量検体の高速処理を実現しました。

次世代ネットワークサポート「JEOINT™」対応機種。



BioMajesty 8000GX 4B

- 一般の名称：ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
- 販売名：JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ (JCA-BM8020 / JCA-BM8040 / JCA-BM8060)
一般医療機器(特定保守管理医療機器 該当、設置管理医療機器 該当)
- 第3種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00100
- 医療機器製造販売届出番号：13B3X00100000001

JCA-BM6070/C (BioMajesty 6070G)

JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™

2,400テスト/時(電解質含む)の高速処理に加え、検体間洗浄など検査室の様々な運用フローに対応した新機能を搭載、生化学検査のさらなる効率化を可能にしました。

次世代ネットワークサポート「JEOINT™」対応機種。



- 一般の名称：ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
- 販売名：JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ(JCA-BM6070/C)
一般医療機器(特定保守管理医療機器 該当、設置管理医療機器 該当)
- 第3種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00100
- 医療機器製造販売届出番号：13B3X00100000001

JCA-ZS050

JCA-ZSシリーズ 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™ ZERO series

様々な検体に対応できるキャリーオーバー回避洗浄機構を搭載。Flexible Access機構と3つの洗浄モードが高い実行処理能力と高い検査クオリティを実現します。また、最終反応液量40 μLの超微量分析によるコスト削減、快適な操作性と簡易メンテナンスにより、検査業務を軽減し、新しいワークフローを確立します。自動溶血機構の追加により、HbA1cの測定も可能です(オプション)。

次世代ネットワークサポート「JEOINT™」対応機種。



- 一般の名称：ディスクリート方式臨床化学自動分析装置
- 販売名：JCA-ZSシリーズ 自動分析装置 クリナライザ(JCA-ZS050)
一般医療機器(特定保守管理医療機器 該当、設置管理医療機器 該当)
- 第3種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00100
- 医療機器製造販売届出番号：13B3X00100000002

※ BioMajesty は日本電子株式会社の登録商標です。



JCA-BM6050

JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™

検体前希釈ユニットと超薄形セルの採用により、さらに超微量測光を実現。処理能力1,800テスト/時(電解質含む)、最終反応液量 50 μ Lでの測定を可能としました。

- 一般的名称：デスクリット方式臨床化学自動分析装置
- 販売名：JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ(JCA-BM6050)
一般医療機器(特定保守管理医療機器 該当、設置管理医療機器 該当)
- 第3種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00100
- 医療機器製造販売届出番号：13B3X00100000001



JCA-BM9130

JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™

BioMajesty™最大の特長である希釈ターンテーブルを血球成分の溶血機構として使用しています。同一採血管から血球成分、血漿成分をピペティングできる専用希釈ピペットを開発し、処理速度を低減することなくHbA1cの分析が可能です。フィブリンなどによる血球採取不十分の時も、「判定補助機能」があるので安心です。

- 一般的名称：デスクリット方式臨床化学自動分析装置
- 販売名：JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ(JCA-BM9130)
一般医療機器(特定保守管理医療機器 該当、設置管理医療機器 該当)
- 第3種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00100
- 医療機器製造販売届出番号：13B3X00100000001

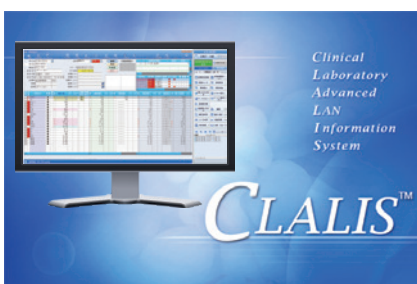


JCA-BM6010 G

JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ BioMajesty™

省スペースモデルに多機能と使いやすさを凝縮。BioMajesty™シリーズの微量分注技術を継承したコンパクトな自動分析装置です。また、自動溶血機構により、HbA1cの測定を可能にしました。(オプション)

- 一般的名称：デスクリット方式臨床化学自動分析装置
- 販売名：JCA-BMシリーズ 自動分析装置 クリナライザ(JCA-BM6010)
一般医療機器(特定保守管理医療機器 該当、設置管理医療機器 該当)
- 第3種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00100
- 医療機器製造販売届出番号：13B3X00100000001



CLALIS™ JCS-60L

臨床検査情報処理システム

PC1台のコンパクトな環境から複数のサーバーを連係させる大規模施設まで、最適なソリューションを構築できるスケーラビリティの大きなシステムです。マスターのバージョン管理機能により安心安全な運用環境を提供します。試薬管理機能やスケジュール管理機能など、ISO15189の維持管理に役立つ機能も標準装備しています。

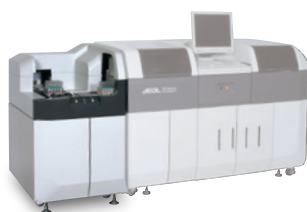
CA-RAmini/101/CA-RH100/300

検体ラックハンドラー

BioMajesty™シリーズと接続して大量検体を処理するためのオプションです。同時検体架設数に応じたラインナップを用意しています。



CA-RAmini



CA-RA101



CA-RH100



CA-RH300

本社・昭島製作所

〒196-8558 東京都昭島市武蔵野 3 丁目 1 番 2 号
TEL : 042-543-1111 (大代表) FAX : 042-546-3353
www.jeol.co.jp ISO9001・ISO14001 認証取得

▼ お問い合わせ



東京事務所	〒100-0004 東京都千代田区大手町 2 丁目 1 番 1 号 大成大手町ビル 13 階
業務統括センター	TEL : 03-6262-3564 FAX : 03-6262-3589
デマンド推進本部	TEL : 03-6262-3560 FAX : 03-6262-3577
SI 営業本部	
SI 販促室	TEL : 03-6262-3567 FAX : 03-6262-3577
バイオ・セールスプロモーション	TEL : 03-6262-3567
セミコンダクタ・ソリューションセールス部	TEL : 03-6262-3567
NMR・ソリューションセールス部	TEL : 03-6262-3575
SI グローバル本部	
欧米部	TEL : 03-6262-3561
中国部	TEL : 03-6262-3562
AP 部	TEL : 03-6262-3563
産業機器営業部	TEL : 03-6262-3570
ME ソリューション販促室	TEL : 03-6262-3571
SE 事業戦略本部	
SE 営業部	TEL : 042-542-2383 (本社・昭島製作所)
東京支店	〒100-0004 東京都千代田区大手町 2 丁目 1 番 1 号 大成大手町ビル 13 階
	TEL : 03-6262-3580 (代表) FAX : 03-6262-3588
	東京 SI1 グループ TEL : 03-6262-3581
	東京 SI2 グループ TEL : 03-6262-5586
	ME 営業グループ TEL : 03-6262-3583
東京第二事務所	〒190-0012 東京都立川市曙町 2 丁目 8 番 3 号 新鈴春ビル
	ソリューション推進室 TEL : 042-595-6886 FAX : 042-595-9227
	ソリューションビジネス部 (保守更新) TEL : 042-526-5098 FAX : 042-526-5099
サービスサポート	(科学・計測機器) TEL : 042-526-5074 FAX : 042-526-5073
横浜事務所	〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3 丁目 6 番 4 号 新横浜千歳観光ビル 6 階
	TEL : 045-474-2181 FAX : 045-474-2180
サービスサポート	TEL : 045-474-2191 FAX : 045-474-2190
札幌支店	〒060-0809 北海道札幌市北区北 9 条西 3 丁目 19 番地 ノルテプラザ 5 階
	TEL : 011-726-9680 FAX : 011-717-7305
サービスサポート	TEL : 011-736-0604 FAX : 011-717-7305
仙台支店	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2 丁目 2 番 1 号 仙台三菱ビル 6 階
	TEL : 022-222-3324 FAX : 022-265-0202
サービスサポート	TEL : 022-265-5071 FAX : 022-265-0202
筑波支店	〒305-0033 茨城県つくば市東新井 18 番 1 号
	TEL : 029-856-3220 FAX : 029-856-1639
サービスサポート	TEL : 029-856-2000 FAX : 029-856-1639
名古屋支店	〒450-0001 愛知県名古屋市中村区那古野 1 丁目 47 番 1 号 名古屋国際センタービル 14 階
	TEL : 052-581-1406 FAX : 052-581-2887
サービスサポート	TEL : 052-586-0591 FAX : 052-583-8284
大阪支店	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 14 番 5 号 ニッセイ新大阪南口ビル 11 階
	TEL : 06-6304-3941 FAX : 06-6304-7377
サービスサポート	TEL : 06-6304-3951 FAX : 06-6303-5426
西日本ソリューションセンター	〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 14 番 5 号 ニッセイ新大阪南口ビル 1 階
	TEL : 06-6305-0121 FAX : 06-6305-0105
広島支店	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町 10 番 6 号 広島 NS ビル 5 階
	TEL : 082-221-2500 FAX : 082-221-3611
サービスサポート	TEL : 082-221-2510 FAX : 082-221-3611
高松支店	〒760-0023 香川県高松市寿町 1 丁目 1 番 12 号 パシフィックシティ高松 5 階
	TEL : 087-821-0053 FAX : 087-822-0709
サービスサポート	TEL : 087-821-0053 FAX : 087-822-0709
福岡支店	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 2 丁目 1 番 1 号 福岡朝日ビル 5 階
	TEL : 092-4111-2381 FAX : 092-473-1649
サービスサポート	TEL : 092-4411-5829 FAX : 092-4111-4781

このカタログに記載の情報、説明、製品仕様などは改良のため、予告なく変更されることがあります。

このカタログに記載した製品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出または日本国外へ持ち出すときは当社までお問い合わせください。